



# **XI Congresso nazionale ESD**

## **ESD E TECHNOLOGY TRENDS**

**MILANO 4 Giugno 2009**  
**MAPEI – viale Jenner 4**

**Registrazione : 08.30 – 09.00**

**09.00 Apertura lavori: MAPEI A. Bovio**

**MATTINO - Moderatori : G. Reina – P. Vittori**

**09.10 - 09.30 Fondamentali ESD:** P. Fogli Elmi – G. Reina Elbo

**09.30-10.15 Technology Trend :** R. Gaertner Infineon

**10.15 - 11.05 Pavimentazioni ESD:** A. Bovio Mapei - N. Jeker Forbo (CH)

**11.05 – 11.30 Ricerca e Sviluppo:** G. Orlandini - G Barengo – Art Group

**11.30 – 12.00 ESD Packaging:** L. Crippa - Crippa

**12.00 – 12.20 Elettrostatica e Nanotecnologie:** G. Coletti Univ. Genova

**12.20 – 12.45 Laboratorio - analisi ESD:** S. Oleari Nora - G. Reina Elbo - M. Parola Sivit

**Pranzo 12.45 - 13.45**

**POMERIGGIO -Moderatori : A. Bovio/N. Jeker**

**13.45 - 14.10 Applicazioni ESD :** Salvaguardia dei relè di misura e di protezione dai fenomeni ESD. P. Turri

**14.10 - 14.30. Aree applicative e normative ESD:** P. Vittori CEI

***Tavola rotonda (\*) : 14.30 – 15. 00***

***Visita ai laboratori Mapei***

***(\*) Gli esperti saranno a disposizione per eventuali chiarimenti***